#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02180036 A

(43) Date of publication of application: 12.07.90

(51) Int. CI

H01L 21/60

(21) Application number: 63334226

(22) Date of filing: 29.12.88

(71) Applicant:

**SHARP CORP** 

(72) Inventor:

MATSUBARA KOJI YAMAMURA KEWI SHIN HISASHI

.....

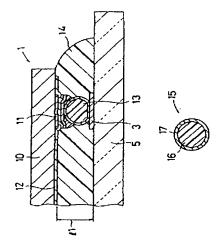
COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

### (54) FORMATION OF ELECTRODE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To cope with fining of an electrode of a wiring board by fixing an interposed object having elasticity and conductivity onto the electrode by alloy junction.

CONSTITUTION: A projecting electrode 13 and an electrode 3 are pressure-welded in opposition with a fixed interval I1 between electrodes 3, 11 and a semiconductor device 1 and a liquid crystal display 5 are joined by hardening adhesive layer 14 which is filled between substrate 5, 10. An elastic conductive particle 15 which is used for the projecting electrode 13 is constituted by applying a conductive coating layer 17 which consists of a metal material onto a surface of an elastic bead 16 which consists of high polymer material. An interposed object which is elastic as well as conductive is used and fixed onto an electrode of a wiring board by alloy junction in this way, thereby forming a projecting electrode on the wiring board. According to this constitution, it is possible to cope with fining of an electrode of a wiring board connected each other.



## ⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-180036

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)7月12日

H 01 L 21/60

301 P

6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

60発明の名称 電極の形成方法

> ②特 顧 昭63-334226

22出 願 昭63(1988)12月29日

@発 明 者 松 原 浩

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 個発 老 ılı 村 圭 司

百 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 @発 明 者 銋 タ

シャープ株式会社 勿出 顋 人 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

弁理士 西教 圭一郎 個代 理 人 外1名

1、発明の名称

電極の形成方法

2、特許請求の範囲

弾性および薄電性を有する介在体を配線基板の 電価上に合金接合によって 固定するようにしたこ とを特徴とする電極の形成方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本見明は、たとえば半導体第子などが形成され た集積回路基板と、プリント基板、フレキシブル 基板、あるいはセラミック基板などの回路基板と を電気的に接続するために好適に実施される電極 の形成方法に関する。

従来の技術

従来、半導体業子が形成された「C(

Integrated Circuit) 基板の電極と他の回路芸板 の電板とを相互に圧接して電気的に接続する方法 としては、主としで、特公昭59-2179また は 特 公 昭 6 2 - 6 6 5 2 な ど に 例 示 さ れ た 異 方 性

導電シートを用いる方法(以技、「第1従来例」 と称する)、特別昭63-13337に開示され た金属の突起電極を用いる方法(以後、「第2従 来例」と称する)、ならびに特開昭61-242 041、特別昭61-259548、および特別 昭63-150930に開示された弾性突起電板 を用いる方法(以後、「第3世来例」と称する) などが知られている。

第1従来例では、合成樹脂などから成る接着剤 中に導電性の微粒子を分散した異方性導電シート を用いて、この異方性導電シートがこのシードに 加えられる圧力方向に対してのみ準盤性を示し、 それ以外の方向に対しては非滞電性であるという 異方性を利用している。すなわち、接続したい電 後向にこの異方性導電シートを介在させ、この電 長 関に介在したシート部分をシート厚み方向に直っ て加圧することによって各電極同の電気的後校を 行うものである。しかしこの異方性導電シートで は、接続する場種のピッチ幅が150μm程度以 下の微欄ピッチにおいては、シート中に分散した

導電性微粒子のために競技する電極端子間が導通 可能状態となってしまい短格の原因となっていた。

第2 従来例は、上述した第1 従来例の問題点を 解消するために、接続される回路基板の一方のな 極表面上に金属材料から成る突起監督を設けて、 対応する電優に圧接して電気的接続を行うもので ある。この第2 従来例によれば、微小ピッチ幅を 有する電優の接続は可能であるけれども、突起感 値の高さが不揃いであるために圧接時の接続は に不均一性が現われ、接続の信頼性が劣るという 問題点があった。

第3 従来例は、上述した第2 従来例の問題点を 解消するために、突起電極を、弾性を有するとと もに導電性を有する部材から構成し、この突起電 便の高さの不揃いを圧接時における突起電極の弾 性変形で吸収するようにしている。

発明が解決しようとする課題

第 3 従来例の中でも特に、特開昭 6 1 - 2 4 2 0 4 1 および特開昭 6 1 - 2 5 9 5 4 8 において は、突起電極を形成するためにスクリーン印刷な

.. 3 –

ーズなどが不透明であるために、照射される紫外 核が帯電性インク全体に照射されず光度化が不充 分となる。したがってパターン形成性が悪いとい う問題点があった。

さらに、特開昭61-242041および特偶昭63-150930においては、弾性を有する突起電極の材料として、樹脂中に導電性獣与剤として各種の導電性粉末を混入した導電性樹脂を使用している。このような連電性粉末の具を出いては、充分な弾性を保つためには海電性粉末の具をからないと遊びがある。しかしながら海電性粉末の具があった。

本発明の目的は、上述した問題点を解決して、相互に接続される記録基板の電極の機能化に対応できるとともに、低電気抵抗の接続が可能であって、相互の電極を高い信頼性で電気的に接続するために用いることができる電極の形成方法を提供することである。

どの印刷法を用いている。しかし印刷法では、既小なピッチ幅を有する電極に対応して微小な突起電極を形成することが困難であり、既小ピッチ幅を有する電極同相互を短絡なく接続することができない。

課題を解決するための手段

本発明は、弾性および導電性を有する介在体を 配線基板の電極上に合金接合によって固定するよ うにしたことを特徴とする電極の形成方法である。

-4-

作用

本発明の電極の形成方法においては、弾性を有するとともに導電性をも有する介在体が用いられる。この介在体は配線基板の電極上に合金接合によって固定され、これによって配線基板上に突起した電極が形成される。

したがって、たとえば半導体装置を回路基板上に実装する場合に、この半導体装置上に前記突起した電極を形成すれば、前記回路基板に半導体装置が圧接などの方法によって高い信頼性で接続される

また、前記交起した電極を用いて圧接する場合に、回路基板相互の接合に光硬化性あるいは自然硬化性の接着剤などを使用することによって、広い面積を低温で接着することができるとともに、電気的な接続部が倒脂によって利止されるために

電気的接続の信頼性がさらに向上される。

#### 実施例

第1回は本発明の電話に従って突起した。 で電極13(以下単に、「突起を強力を強力を が形成された半準体を を対した場合の を対した場合の を対した場合の を対した場合の を対した場合の を対した場合の を対した場合の を対した。 をがした。 

半導体装置1は、シリコンあるいはガリウムと 業などのウエハ上に拡散層が形成され、これによって多数のトランジスタやダイオードなどが構成されて、液晶表示装置2の表示駆動を行う機能を有する。第1回を変照して、半導体装置1は、配輪

-7-

どの各種投着剤を使用することができる。特に本 実施例では、液晶表示板 5 が透光性材料であるガ ラスから成るので、接着剤層 1 4 には高速接合可 能な光硬化性接着剤を使用することができる。

第3図に、上述の第1図に示した突起電極13に使用される弾性薄電粒子15の一例の断面図を示す。弾性薄電粒子15は、高分子材料から成る弾性ピーズ16次面上に、金属材料から成る導性性の被覆層17が被覆されて構成される。弾性ピーズ16としては、ボリイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂などの合成樹脂およびシリーンゴム、ウレタンゴムなどの合成ゴムが使用できる。

被理用17の導電性材料としては、半田付性、 医性の点からAuが訂ましいけれども、Pt、 Pd、Ni、Cu、1n、Sn、Pb、Cu、 Agなどの金属およびこれらの合金を、弾性ビー ズ16表面上に一層もしくは二層以上で被覆して もよい。二層以上で被覆する場合には、弾性ビー ズ16への密着性に受れるたとえばNiなどの金 基板である基板10と、 基板10の最上層に形成された電極11と、 たとえばSiN、SiO。、 あるいはポリイミドなどから成る表面保護増12とを含む。 電極11は、 たとえばA! - Siなどから成る。

この半導体装置1の電極11上には、後述される本発明の電極の形成方法に従って突起電極13が形成される。

一方、液晶表示板5の電板3は、たとえばソーダガラスなどの表面上に形成された掲述加酸化インジウム(Indium Tin Oxide、以下「ITO」と略記する)またはニッケルでめっきされた1 TOであって、通常厚みは100~200nm程度である。

半導体装置1と液晶表示板5とは、電極3・1 1 間が所定の間隔と1となるように、突起電極1 3と電極3とを対向して圧接し、この状態で予め 悪板5・10間に充填された接着利磨14を硬化 して接合する。接着利層14としては、たとえば 反応硬化性、嫌気硬化性、熱硬化性、光硬化性な

-8-

風層を先に形成し、さらにそれら金属層の酸化を防止するために A u などの金属層を被覆する。被覆の方法としては、スパッタリング法あるいはエレクトロンビーム蒸着法、および無電解めっきなどの方法を用いることができる。

1 n — S n 系 ( m . p . ≒ 1 1 6 ℃ ) などが使用 できる。

第4図(1)に示される構造を有した接続領域が形成された半導体装置1上に、スピンコートあるいはロールコートなどの方法によってフラックスを連布する目的は、半田付性を向上するとともに、弾性導電粒子15を基板10上に付着させるためである。したがってこのフラックス21としては、非弾発性を有するとともに所定の粘性を有するものが用いられる。

次に第4回(2)に示されるように、第3回に示された弾性等電粒子15を基板10上に配置する。したがってフラックス21の厚みとしては、弾性等電粒子15の直径の1/2~1/5程度であることが好ましい。この後、基板10を220~250℃に加熱して半田層20を再溶融し、弾性等電粒子15表面に形成された被覆層17と半田接合させる。

半田接合技に、基板10および接合された弾性

-11 -

に示す電極の形成方法においては、2つの金属層が加圧加熱された状態で、これら2つの金属層の界面において全属が固相状態で相互に拡散して合金接合が行われることを利用する。したがって本実施例においては弾性準電粒子15として、その被理暦17が特にAu、Sn、またはAuーSn合金を主成分とする金属材料から形成されたものを使用することが好ましい。

第5回(1)は、本実施例に用いられる半導体 装置24の基板10上の電極構造を示す断面回で ある。基板10上のたとえばA! - Siから成る 電板11には、バリアメタル層18および拡散に よって接合される拡散用金属層22が、凝着法、 フォトリソグラフィ法、めっさ法など別知の方法 によって子め形成される。バリアメタル層18と しては、Ti、W、Crなどの金銭およびそれら の合金が使用できる。拡散用金属層22としては、 第3回に示した弾性等電粒子15の被視層17と 同じ金属材料を用いることができるけれども、好 ましくはAu、Sn、またはAu~Sn合金を主 等電粒子15を冷却し、表面に建布されたフラックス21および不要な弾性等電粒子15を除去であるためにアサンなどの有機溶剤で洗浄する。弾性等電粒子15から成る突起電医13が形成される。弾性等な接近1を得ることができる。第4回(はたけんでは、1つの電極11の接続で対して複数の弾性等電粒子15を配置して複数の変性をようにしてもよい。

以上設明した手順に従って形成された弾性準電 粒子15から成る突起電極13を有する半導体装置1は、先に説明した第2回の液晶表示装置2のように、他の回路基板に圧接した状態で予め回路 基板間に充填された接着剤を硬化して回路基板相 互を接合し、実装することができる。

第5回は、本発明の他の実施所を説明するため の断面図である。なお第4回に示した実施例と対 応する部分には同一の参照符号を用いる。第5回

-12-

成分とするものが使用される。

第5回(2)に示されるように、予め粘着剤2 6 が装布された仮基板23上に弾性導電粒子15 を一根に並んだ状態で付着させる。この弾性導電 粒子15が裏面に相特された仮基度23を、第5 図(1)に示した電極11上に拡散用金属層22 が形成された半導体装置24に対して対向させ、 矢符25で示される方向に1kg/mm,程度の 加圧を行うとともに300~350℃の加熱を行 う。これによって弾性導電粒子15の金属材料が ら成る被理用17と電極11上に形成された拡散 用金属服22との界面で金属が相互に拡散して合 金接合が行われ、弾性導電粒子15を含む突起電 係 1 3 が 基 板 1 0 上 の 駅 係 1 1 に 対 店 し た 位 置 に 形成される。なお上述の加圧および加熱時に、接 合部に対して超音波を加える方法を併用すること によって、電極11上にパリアメタル層18およ び拡散用金属層22を設けることなく、直接に弾 性護電粒子15を電極11に対して接合すること ができる。

弾性導電粒子15を仮基板23上に一様に担持 させる方法としては、仮基板23上に粘着剤26 をスピンコート、ロールコートあるいは印刷など の方法によって進布し、この粘着剤26に弾性薬 **電粒子15を付着させることによって行うことが** できる。用いられる粘着剤26としては、シリコ ーン系、ポリイミド系などの合成樹脂類、および 高粘度を有するオイルやグリースなどのソル状の 物質を使用することができる。この仮基板23上 に鉱布される粘着剤26の厚みとしては、弾性部 電粒子15の直径の1/2~1/10程度が好ま しい。粘着剤26が前記の値よりも厚いと、弾性 導電粒子 1 5 が仮 基板 2 3 上 に 複数 個 以 上 で 堕 層 して付着し、薄い場合には粘着性が低く弾性薄電 粒子15が均一に付着した付着用を形成すること ができない。

また電便11上にバリアメタル関18などを介して予め形成される拡散用金属層22の層厚としては、加圧加熱時に圧力を集中させるとともに、電毎11上の接続領域以外の部分へ弾性導電粒子

-- 15 --

いて説明したけれども、半導体装置に関連して電極を形成する場合に限定する必要はなく、たとえば他の回路基板上に電極を形成する場合についても本発明は実施することができる。

発明の効果

4、図面の簡単な説明

第1回は本発明に従って半導体装置 1 が液晶表示装置 2 に実装された接合部を示す拡大断面図、

以上のようにして、電優11上に弾性導電粒子 15から成る突起電優13が形成された半導体装置24はまた、第2回に示されるように、液晶表示装置2などの他の回路基板に圧接などの方法によって実装することが可能である。

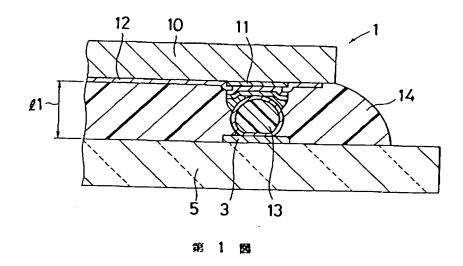
以上の実施例においては、半導体装置1,24 の基板10上に突起電板13を形成する場合につ

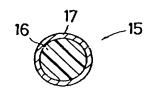
-16-

第2回は液晶表示装置2の断面回、第3回は弾性 薄電粒子15の断面回、第4回は本発明の一実施例である電極の形成方法を示す断面回、第5回は 本発明の他の実施例である電極の形成方法を示す 断面図である。

1、24…半導体裝置、2…液晶表示裝置、3、4、11…電極、5、6…液晶表示板、10…基板、12…表面保護層、13…突起電極、14… 接着期層、15…弾性導電粒子、18…バリアメクル層、19…親半田層、20…半田層、22…

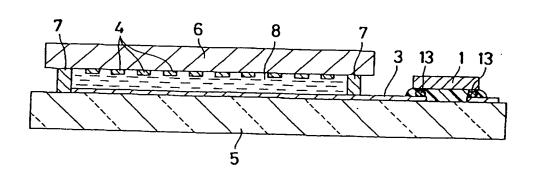
代理人 弁理士 西教 圭一郎





# 3 RM

2浓晶表示装置



第 2 図

